

磁控平面阴极靶

产品名称	磁控平面阴极靶
公司名称	深圳市昊光机电科技应用有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇高桥产业区麻沙旭达工业区1栋
联系电话	075526985163-813 13928453655

产品详情

平面溅射阴极

特点：

- 1、采用独特的磁路设计，突破传统模式，更符合磁控溅射的理念。
- 2、采用独特的结构设计，可以内置、外置，更符合使用要求。
- 3、更高的溅射率，离子密度更强。
- 4、更高的利用率，高达40%以上。
- 5、尺寸范围：300-3000mm区间，保持一致的均匀性
- 6、使用范围：如TI、AL、NI、CR、AZO、ITO等

应用领域：

半导体、MEMS、TFT、ITO、LOW-E玻璃、硬质涂层、装饰性膜层